

■ **TIS Technologie Industriale AG**, à Sion, conseil technique, promotion de procédés technologiques et de machines en rapport direct avec l'industrie pétro-chimique, société anonyme (FOSC no 19 du 30.01.2003, p. 16, publ. 838486). Nouvelle adresse: La société n'a plus de domicile légal. Personnes et signatures radiées: Grosclaude, Patrick, du Locle, à Miège, vice-président, avec signature collective à deux; Piollé, Alain, de Sion, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux.

Journal no 876 du 06.06.2003  
(01032520 / CH-626.3.002.508-9)